

理事長的話

自 2024 年底承擔真空學會的任務，學會團隊積極推展與真空科技相關的各項活動。近年來人工智能的快速發展，台灣憑藉著堅強的半導體製造實力，躍升國際舞台，成為世界最閃耀的科技之星。在半導體製造過程中與真空科技息息相關，真空科技的持續推進與發展，將是我國相關科技領域發展重要的堅實後盾。



本年度盛會舉辦地點在國立中央大學，舉行時間為 10 月 17 日，盛會包括第 39 屆年會、第 16 屆會士與年輕學者獎之頒獎典禮。屆時，新科會士將發表大會專題演講，年輕學者獎得主亦將進行邀請演講，展現他們在真空科技領域的傑出成果與貢獻。此外，年會也將安排學生論文之口頭與海報發表會暨論文競賽，提供年輕學子交流與切磋的平台。為促進國際合作與學術交流，本次特別設立國際分項會議，邀請來自不同國家的學者專家，針對主題式研究成果進行深入討論，期盼強化台灣與全球真空科技社群之連結。大會亦邀請產業界廠商參與展出，展示最新技術與產品，促進學研與產業的良性互動。

最後，由衷感謝國立中央大學光電工程學系之大力協助，也感謝台灣真空年會籌辦團隊用心規劃議程與場地，並協助招商。特別感謝來自國際真空學會（如日本、韓國真空學會）的鼎力支持，及國科會、工程科技推展中心、物理研究推動中心以及參與廠商對本次活動的經費贊助。最重要的，莫過於各位與會者的熱忱參與，因為有各位的支持，年會方能順利圓滿！最後祝所有與會者身體健康，萬事如意！

朱英豪

敬上

台灣真空學會 理事長

國立清華大學材料科學工程系主任暨講座教授